

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-101123

(P2003-101123A)

(43)公開日 平成15年4月4日(2003.4.4)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テ-マコ-ト⁸(参考)

H 01 S 5/024

H 01 S 5/024

5 F 0 4 1

H 01 L 23/02

H 01 L 23/02

F 5 F 0 7 3

33/00

33/00

N

H 01 S 5/022

H 01 S 5/022

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願2001-287700(P2001-287700)

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(22)出願日 平成13年9月20日(2001.9.20)

(72)発明者 芭蕉 義博

鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内

(72)発明者 井口 公明

鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内

Fターム(参考) 5F041 AA33 DA32 DA76 EE08

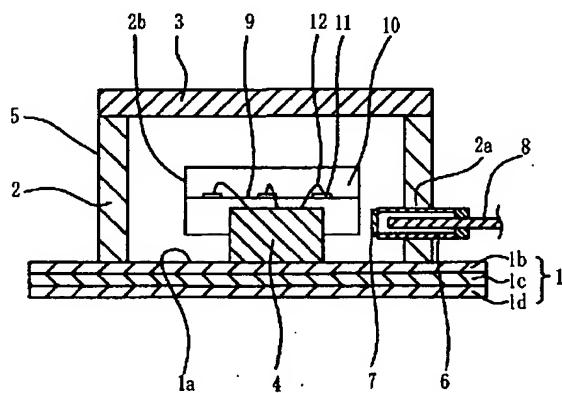
5F073 AB28 EA15 EA29 FA12

(54)【発明の名称】 光半導体素子収納用パッケージ

(57)【要約】

【課題】光半導体素子が作動時に発する熱を外部に効率よく放散することができず、光半導体素子に熱破壊が発生する。

【解決手段】基体1と、側部に貫通孔2aおよび切欠部2bを有する鉄ニッケルコバルト合金もしくは鉄ニッケル合金から成る枠体2と、光ファイバ部材8が接合される固定部材6と、セラミックス絶縁体10に配線層が形成されているセラミック端子体9と、蓋部材3とから成る光半導体素子収納用パッケージであつて、前記基体1は炭化珪素と銅とから成り、炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層1cの上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層1b、1cを配した3層構造を有している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】上面に光半導体素子が載置される載置部を有する基体と、前記基体上に光半導体素子載置部を囲繞するようにして取着され、側部に貫通孔および切欠部を有する鉄ニッケルコバルト合金もしくは鉄ニッケル合金から成る枠体と、前記貫通孔もしくは貫通孔周辺の枠体に取着され、光ファイバー部材が接合される固定部材と、前記切欠部に挿着され、セラミックス絶縁体に光半導体素子の各電極が接続される配線層が形成されているセラミック端子体と、前記枠体の上面に取着され、光半導体素子を気密に封止する蓋部材とから成る光半導体素子収納用パッケージであって、前記基体は炭化珪素と銅とから成り、炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造を有していることを特徴とする光半導体素子収納用パッケージ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は光半導体素子を収容するための光半導体素子収納用パッケージに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、光半導体素子を収容するための光半導体素子収納用パッケージは、一般に鉄ニッケルコバルト合金や鉄ニッケル合金等の金属材料からなり、上面中央に光半導体素子が載置される載置部を有する基体と、前記光半導体素子載置部を囲繞するようにして基体上に銀ロウ等のロウ材を介して接合され、側部に貫通孔及び切欠部を有する鉄ニッケルコバルト合金や鉄ニッケル合金等の金属材料から成る枠体と、前記枠体の貫通孔もしくは貫通孔周辺の枠体に取着され、内部に光信号が伝達される空間を有する鉄ニッケルコバルト合金等の金属材料から成る筒状の固定部材と、前記筒状の固定部材に融点が200~400℃の金-錫合金等の低融点ロウ材を介して取着された固定部材の内部を塞ぐ非晶質ガラス等から成る透光性部材と、前記枠体の切欠部に挿着され、酸化アルミニウム質焼結体等のセラミックス絶縁体に光半導体素子の各電極がポンディングワイヤを介して電気的に接続される配線層を形成したセラミック端子体と、前記枠体の上面に取着され、光半導体素子を気密に封止する蓋部材とから構成されており、基体の光半導体素子載置部に光半導体素子を載置固定させるとともに該光半導体素子の各電極をポンディングワイヤを介してセラミック端子体の配線層に電気的に接続し、かかる後、前記枠体の上面に蓋部材を接合させ、基体と枠体と蓋部材とから成る容器内部に光半導体素子を気密に収容するとともに筒状固定部材に光ファイバー部材を、例えば、YAG溶接等により取着することによって製品としての光半導体装置となる。

【0003】なお上述の光半導体素子収納用パッケージにおいては、内部に収容される光半導体素子が高周波領域で駆動し、外部ノイズの影響を受け易いものであるため基体及び枠体を金属材料で形成し、容器内部をシールドしておくことによって光半導体素子に外部ノイズが影響しないようにしている。また基体及び枠体はセラミック端子体や光半導体素子等の線熱膨張係数と合わせため一般に鉄ニッケルコバルト合金や鉄ニッケル合金等が使用されている。

【0004】しかしながら、この従来の光半導体素子収納用パッケージにおいては、光半導体素子が載置固定される基体の熱伝導率が20W/m·K程度であり、熱を効率良く伝達することができないことから光半導体素子が作動時に熱を発した際、その熱を基体を介して外部に十分放散させることができず、その結果、光半導体素子は該光半導体素子自身の発する熱で高温となり、熱破壊を起こしたり、特性に熱劣化を招来し、誤動作したりするという欠点を有していた。

【0005】そこで上記欠点を解消するために基体を熱伝導率が高く、かつ線熱膨張係数がセラミック端子体の線熱膨張係数に近似する銅-タングステン合金や銅-モリブデン合金で形成しておくことが考えられる。

【0006】かかる銅-タングステン合金や銅-モリブデン合金は一般にタングステン粉末やモリブデン粉末を焼成して焼結多孔体を得、次に前記焼結多孔体の空孔内に溶融させた銅を含浸させることによって製造されており、例えば、タングステンから成る焼結多孔体に銅を含浸させる場合は焼結多孔体が75乃至90重量%、銅が10乃至25重量%の範囲に、モリブデンから成る焼結多孔体に銅を含浸させる場合は焼結多孔体が80乃至90重量%、銅が10乃至20重量%の範囲となっている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従来の光半導体素子収納用パッケージにおいては、基体がタングステン粉末やモリブデン粉末を焼成して焼結多孔体を得るとともに該焼結多孔体の空孔内に溶融させた銅を含浸させることによって形成されており熱伝導率が約180W/m·K程度である。

【0008】そのためこの従来一般に製造されている銅-タングステン合金等を基体として用いた光半導体素子収納用パッケージは鉄ニッケルコバルト合金等を基体として用いた光半導体素子収納用パッケージよりも熱放散性に優れているものの近時の発光出力が高く作動時に従来に比し多量の熱を発する光半導体素子を収容した場合、光半導体素子が発する熱を基体を介して外部に完全に放出させることができなくなり、その結果、光半導体素子が該素子自身の発する熱によって高温となり、光半導体素子に熱破壊を招来させたり、特性にばらつきを生じ安定に作動させることができないという欠点を有し

ていた。

【0009】本発明は上記知見に基づき案出されたもので、その目的は発光出力が高く作動時に多量の熱を発する光半導体素子を常に適温に保持し、光半導体素子を長期間にわたり安定に機能させることができる光半導体素子収納用パッケージを提案することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、上面に光半導体素子が載置される載置部を有する基体と、前記基体上面に光半導体素子載置部を囲繞するようにして取着され、側部に貫通孔および切欠部を有する鉄ニッケルーコバルト合金もしくは鉄ニッケル合金から成る枠体と、前記貫通孔もしくは貫通孔周辺の枠体に取着され、光ファイバー部材が接合される固定部材と、前記切欠部に挿着され、セラミックス絶縁体に光半導体素子の各電極が接続される配線層が形成されているセラミック端子体と、前記枠体の上面に取着され、光半導体素子を気密に封止する蓋部材とから成る光半導体素子収納用パッケージであって、前記基体は炭化珪素と銅とから成り、炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造を有していることを特徴とするものである。

【0011】本発明の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造となしたことから基体の光半導体素子が載置される中間層の熱伝導率を270W/m·K以上の高いものとし、基体上面に載置される光半導体素子が作動時に多量の熱を発したとしてもその熱は基体の上層を介して前記中間層に伝達されると同時に該中間層平面方向に素早く広がらせるとともに該中間層、下層を順次介して外部に効率よく確実に放散させることができ、これによって光半導体素子は常に適温となり、光半導体素子を長期間にわたり安定かつ正常に作動させることが可能となる。

【0012】また本発明の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造となし、線熱膨張係数が大きい中間層を線熱膨張係数の小さい上下層で挟み込み、基体全体の線熱膨張係数を鉄ニッケルーコバルト合金や鉄ニッケル合金から成る枠体あるいは酸化アルミニウム質焼結体やガラスセラミック焼結体等のセラミックス絶縁体から成るセラミック端子体の線熱膨張係数に近似させたことから基体上面に枠体やセラミック端子体を取着させる際や光半導体素子が作動した際等において基体と枠体やセラミック端子体に熱が作用したとしても

基体と枠体やセラミック端子体との間には両者の線熱膨張係数の相違に起因する大きな熱応力が発生することはなく、これによって光半導体素子を収容する空所の気密封止が常に完全となり、光半導体素子を安定かつ正常に作動させることができとなる。

【0013】

【発明の実施の形態】次に、本発明を添付図面に示す実施例に基づき詳細に説明する。図1及び図2は本発明の光半導体素子収納用パッケージの一実施例を示し、図1において、1は基体、2は枠体、3は蓋部材である。この基体1と枠体2と蓋部材3とにより内部に光半導体素子4を気密に収容する容器5が構成される。

【0014】前記基体1はその上面に光半導体素子4が載置される載置部1aを有しており、該載置部1aには光半導体素子4が取着されている。

【0015】前記基体1は光半導体素子4を支持する支持部材として作用するとともに光半導体素子4が作動時に発する熱を良好に吸収し、かつ大気中に効率よく放散させて光半導体素子4を常に適温とする作用をなす。

【0016】なお前記基体1は炭化珪素と銅とから成り、例えば、溶融させた銅に平均粒径5μm程度の炭化珪素粉末を分散混入させることによって、或いは炭化珪素粉末を焼成して多孔質の焼結体を得、しかる後、焼結体の空孔内に溶融させた銅を充填させることによって製作されている。

【0017】また前記基体1の上面外周部には該基体1の上面に設けた光半導体素子4が載置される載置部1aを囲繞するようにして枠体2がロウ材等の接着剤を介して取着されており、該枠体2の内側に光半導体素子4を収容するための空所が形成されている。

【0018】前記枠体2は鉄ニッケルーコバルト合金や鉄ニッケル合金で形成されており、例えば、鉄ニッケルーコバルト合金等のインゴット(塊)をプレス加工により枠状とすることによって形成され、基体1への取着は基体1上面と枠体2の下面とを銀ロウ材を介しロウ付けすることによって行われている。

【0019】前記枠体2はその側部に貫通孔2aが設けてあり、該貫通孔2aの内壁面には筒状の固定部材6が取着され、更に筒状の固定部材6の内側の一端には、例えば、透光性部材7が取着されている。

【0020】前記枠体2の側部に形成されている貫通孔2aは固定部材6を枠体2に取着するための取着孔として作用し、枠体2の側部に従来周知のドリル孔あけ加工を施すことによって所定形状に形成される。

【0021】前記枠体2の貫通孔2aに取着されている固定部材6は光ファイバー部材8を枠体2に固定する際の下地固定部材として作用するとともに光半導体素子4が励起した光を光ファイバー部材8に伝達させる作用をなし、その内側の一端には、例えば、透光性部材7が取着され、また外側の一端には光ファイバー部材8が取着

される。

【0022】前記筒状の固定部材6は鉄ニッケルーコバルト合金や鉄ニッケル合金等の金属材料からなり、例えば、鉄ニッケルーコバルト合金等のインゴット(塊)をプレス加工により筒状とすることによって形成されている。

【0023】更に前記固定部材6はその内側の一端に、例えば、透光性部材7が取着されており、該透光性部材7は固定部材6の内部空間を塞ぎ、基体1と枠体2と蓋部材3とからなる容器5の気密封止を保持させるとともに固定部材6の内部空間を伝達する光半導体素子4の励起した光をそのまま固定部材6に取着した光ファイバ一部材8に伝達させる作用をなす。

【0024】前記透光性部材7は例えば、酸化珪素、酸化鉛を主成分とした鉛系及びホウ酸、ケイ砂を主成分としたホウケイ酸系の非晶質ガラスで形成されており、該非晶質ガラスは結晶軸が存在しないことから光半導体素子4の励起する光を透光性部材7を通過させて光ファイバ一部材8に授受させる場合、光半導体素子4の励起した光は透光性部材7で複屈折を起こすことはなくそのまま光ファイバ一部材8に授受されることとなり、その結果、光半導体素子4が励起した光の光ファイバ一部材8への授受が高効率となって光信号の伝送効率を高いものとなすことができる。

【0025】なお、前記透光性部材7の固定部材6への取着は、例えば、透光性部材7の外周部に予め金属層を被着させておき、該金属層と固定部材6とを金一錫合金等のロウ材を介しロウ付けすることによって行われる。

【0026】更に前記枠体2はその側部に切欠部2bが形成されており、該切欠部2bにはセラミック端子体9が挿着されている。

【0027】前記セラミック端子体9はセラミックス絶縁体10と複数個の配線層11とから成り、配線層11を枠体2に対し電気的絶縁をもって枠体2の内側から外側にかけて配設する作用をなし、セラミックス絶縁体10の側面に予め金属層を被着させておくとともに該金属層を枠体2の切欠部2b内壁面に銀ロウ等のロウ材を介し取着することによって枠体2の切欠部2bに挿着される。

【0028】前記セラミック端子体9のセラミックス絶縁体10は酸化アルミニウム質焼結体やガラスセラミック焼結体等から成り、例えば、酸化アルミニウム質焼結体から成る場合には酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化マグネシウム、酸化カルシウム等の原料粉末に適当な有機バインダー、可塑剤、溶剤を添加混合して泥漿状となすとともに該泥漿物を從来周知のドクターブレード法やカレンダーロール法を採用することによってセラミックグリーンシート(セラミック生シート)を形成し、次に前記セラミックグリーンシートに適当な打ち抜き加工を施し、所定形状となすとともに必要に応じて複数枚を積

層して成形体となし、かかる後、これを1600℃の温度で焼成することによって製作される。

【0029】また前記セラミック端子体9には枠体2の内側から外側にかけて導出する複数個の配線層11が埋設されており、該配線層11の枠体2の内側に位置する領域には光半導体素子4の各電極がボンディングワイヤ12を介して電気的に接続され、また枠体2の外側に位置する領域には外部電気回路と接続される外部リード端子13が銀ロウ等のロウ材を介してロウ付け取着されている。

【0030】前記配線層11は光半導体素子4の各電極を外部電気回路に接続する際の導電路として作用し、タンゲステン、モリブデン、マンガン、銅、銀等の金属粉末により形成されている。

【0031】前記配線層11はタンゲステン、モリブデン、マンガン、銅、銀等の金属粉末に適当な有機バインダー、溶剤等を添加混合して得られた金属ペーストをセラミックス絶縁体10となるセラミックグリーンシートに予め從来周知のスクリーン印刷法等の印刷法を用いることにより所定パターンに印刷塗布しておくことによってセラミックス絶縁体10に形成される。

【0032】なお前記配線層11はその露出する表面にニッケル、金等の耐蝕性に優れ、かつロウ材との濡れ性に優れる金属を1μm～20μmの厚みにメッキ法により被着させておくと、配線層11の酸化腐蝕を有効に防止することができるとともに配線層11への外部リード端子13のロウ付けを強固となすことができる。従つて、前記配線層11はその露出する表面にニッケル、金等の耐蝕性に優れ、かつロウ材との濡れ性に優れる金属を1μm～20μmの厚みに被着させておくことが好ましい。

【0033】また前記配線層11には外部リード端子13が銀ロウ等のロウ材を介してロウ付け取着されており、該外部リード端子13は容器5内部に収容する光半導体素子4の各電極を外部電気回路に電気的に接続する作用をなし、外部リード端子13を外部電気回路に接続することによって容器5内部に収容される光半導体素子4は配線層11および外部リード端子13を介して外部電気回路に電気的に接続されることとなる。

【0034】前記外部リード端子13は鉄ニッケルーコバルト合金や鉄ニッケル合金等の金属材料から成り、例えば、鉄ニッケルーコバルト合金等の金属から成るインゴット(塊)に圧延加工法や打ち抜き加工法等、從来周知の金属加工法を施すことによって所定形状に形成される。

【0035】更に前記枠体2はその上面に、例えば、鉄ニッケルーコバルト合金や鉄ニッケル合金等の金属材料から成る蓋部材3が接合され、これによって基体1と枠体2と蓋部材3とからなる容器5の内部に光半導体素子4が気密に封止されることとなる。

【0036】前記蓋部材3の枠体2上面への接合は、例えば、シームウェルド法等の溶接によって行われる。

【0037】本発明の光半導体素子収納用パッケージにおいては、前記基体1を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造としておくことが重要である。

【0038】前記基体1を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造としたことから基体1の中間層1cの熱伝導率を270W/m·K以上の高いものとし、基体1上に載置される半導体素子4が作動時に多量の熱を発したとしてもその熱は基体1の半導体素子載置部1aである上層1bを介して前記中間層1cに伝達されると同時に該中間層1c平面方向に素早く広がらせるとともに該中間層1c、下層1dを順次介して外部に効率よく確実に放散させることができ、これによつて光半導体素子4は常に適温となり、光半導体素子4を長期間にわたり安定かつ正常に作動させることができとなる。

【0039】また本発明の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体1を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造となし、線熱膨張係数が大きい中間層1cを線熱膨張係数の小さい上下層1b、1dで挟み込み、基体1全体の線熱膨張係数を鉄ニッケル-コバルト合金や鉄-ニッケル合金から成る枠体2あるいは酸化アルミニウム質焼結体やガラスセラミック焼結体等のセラミックス絶縁体10から成るセラミック端子体9の線熱膨張係数に近似させたことから基体1上に枠体2やセラミック端子体9等を取着させる際や光半導体素子4が作動した際等において基体1と枠体2とセラミック端子体9に熱が作用したとしても基体1と枠体2とセラミック端子体9との間には両者の線熱膨張係数の差に起因する大きな熱応力が発生することはなく、これによつて光半導体素子4を収容する容器5の気密封止が常に完全となり、光半導体素子4を安定かつ正常に作動させることができとなる。

【0040】なお前記基体1はその上下層1b、1dの炭化珪素の量が65重量%未満の場合、或いは80重量%を超えた場合、基体1の線熱膨張係数が枠体2の線熱膨張係数に対して大きく相違することとなり、その結果、基体1に枠体2を強固に取着させておくことができなくなってしまう。従つて、前記基体1の上下層1b、1dはそれを形成する炭化珪素の量は65乃至80重量%の範囲に特定される。

【0041】また前記中間層1cの炭化珪素の量が25

重量%未満となると、言い換れば銅が75重量%を超えると、基体1の線熱膨張係数が枠体2やセラミック端子体9の線熱膨張係数に対し大きく相違して基体1に枠体2やセラミック端子体9を強固に取着させておくことができなくなってしまい、また炭化珪素の量が55重量%を超えると、言い換れば銅が45重量%未満となると中間層1cの熱伝導率を270W/m·K以上の高いものと成すことができず光半導体素子4が作動時に多量の熱を発した場合、その熱を基体1を介して外部に完全に放散させることができなくなり、その結果、光半導体素子4を高温として光半導体素子4に熱破壊を招来させたり、特性にばらつきが生じ安定に作動させることができなくなってしまう。従つて、前記基体1の中間層1cは炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%に特定される。

【0042】更に前記上下層1b、1dはその組成、厚みを略同一に形成しておくと上層1bと中間層1cの間に発生する応力と、下層1dと中間層1cの間に発生する応力が相殺されて基体1の平坦度が良好となり、その結果、基体1に枠体2やセラミック端子体9を極めて強固に接合させることができ、容器5の気密封止の信頼性をより確実なものとして容器5内部に収納する光半導体素子4の作動信頼性をより安定、確実なものと成すことができる。

【0043】また更に前記上下層1b、1dと中間層1cの厚みは前記上下層1b、1dの厚みをX、中間層1cの厚みをYとした場合、 $0.25Y \leq X \leq 0.5Y$ の範囲としておくと基体1を介して半導体素子4の発する熱をより良好に外部に放散することができる。前記上下層1b、1dの厚みをX、中間層1cの厚みをYとした場合、 $0.5Y < X$ となると270W/m·K以上の高熱伝導率である中間層1cが薄くなり半導体素子4の発する熱を外部に効率よく放散させることができなくなる危険性があり、 $0.25Y > X$ となると線熱膨張係数の大きな中間層1cの基体1全体に及ぼす影響が大きくなり、基体1の線熱膨張係数を前記枠状絶縁体2の線熱膨張係数と近似させることができ困難となる危険性があることから、前記上下層1b、1dと中間層1cの厚みは前記上下層1b、1dの厚みをX、中間層1cの厚みをYとした場合、 $0.25Y \leq X \leq 0.5Y$ の範囲が望ましい。

【0044】なお前記3層構造の基体1は、中間層1cとなる所定量の炭化珪素-銅の板体と、上下層1b、1dとなる炭化珪素-銅の板体とを各々準備し、前記中間層1cとなる板体の上下を上下層1b、1dとなる板体で挟み込んだ後、銅の溶融温度(1083°C)より若干高い温度で加熱しながら加圧することによって製作される。

【0045】かくして上述の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体1の光半導体素子載置部1a上に光

半導体素子4を固定するとともに該光半導体素子4の各電極をポンディングワイヤ12を介して所定の配線層1に接続させ、次に枠体2の上面に蓋部材3を接合させ、基体1と枠体2と蓋部材3とから成る容器5内部に光半導体素子4を収容し、最後に枠体2に取着させた筒状の固定部材6に光ファイバー部材8を取り着させることによって最終製品としての光半導体装置となる。

【0046】なお、本発明は上述の実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲であれば種々の変更は可能である。

【0047】

【発明の効果】本発明の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造となしたことから基体の光半導体素子が載置される上層の熱伝導率を270W/m^{·K}以上の高いものとし、基体上に載置される光半導体素子が作動時に多量の熱を発したとしてもその熱は基体の上層を介して前記中間層に伝達されると同時に該中間層平面方向に素早く広がらせるとともに該中間層、下層を順次介して外部に効率よく確実に放散させることができ、これによって光半導体素子は常に適温となり、光半導体素子を長期間にわたり安定かつ正常に作動させることが可能となる。

【0048】また本発明の光半導体素子収納用パッケージによれば、基体を炭化珪素が25乃至55重量%、銅が45乃至75重量%から成る中間層の上下両面に炭化珪素が65乃至80重量%、銅が20乃至35重量%から成る上下層を配した3層構造となし、線熱膨張係数が大きい中間層を線熱膨張係数の小さい上下層で挟み込み、基体全体の線熱膨張係数を鉄ニッケルコバルト合金や鉄ニッケル合金から成る枠体あるいは酸化アル

ミニウム質焼結体やガラスセラミック焼結体等のセラミックス絶縁体から成るセラミック端子体の線熱膨張係数に近似させたことから基体上に枠体やセラミック端子体を取着させる際や光半導体素子が作動した際等において基体と枠体やセラミック端子体に熱が作用したとしても基体と枠体やセラミック端子体との間には両者の線熱膨張係数の相違に起因する大きな熱応力が発生することはなく、これによって光半導体素子を収容する空所の気密封止が常に完全となり、光半導体素子を安定かつ正常に作動させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

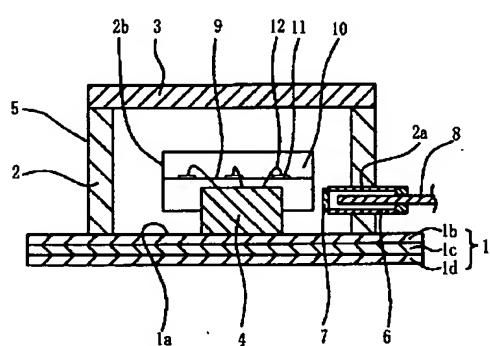
【図1】本発明の光半導体素子収納用パッケージの一実施例を示す断面図である。

【図2】図1に示す光半導体素子収納用パッケージの平面図である。

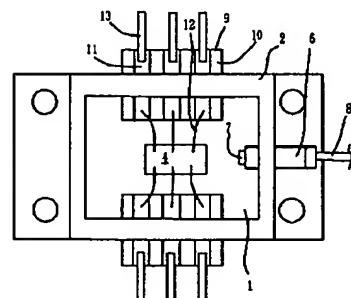
【符号の説明】

- 1 基体
- 1 a 載置部
- 1 b 上層
- 1 c 中間層
- 1 d 下層
- 2 枠体
- 2 a 貫通孔
- 2 b 切欠部
- 3 蓋部材
- 4 光半導体素子
- 5 容器
- 6 固定部材
- 7 透光性部材
- 8 光ファイバー部材
- 9 セラミック端子体
- 10 セラミックス絶縁体

【図1】



【図2】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.